S1 1 PN="55-104174" ?t 1/5/1

1/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

00616574 \*\*Image available\*\*
SOLIDSTATE PICK UP UNIT

PUB. NO.: 55-104174 [JP 55104174 A] PUBLISHED: August 09, 1980 (19800809)

INVENTOR(s): UEHIRA KAZUO

MORINO AKIHIKO

APPLICANT(s): NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 54-012091 [JP 7912091]
FILED: February 05, 1979 (19790205)
INTL CLASS: [3] H04N-005/30; H01L-031/00

JAPIO CLASS: 44.6 (COMMUNICATION -- Television); 42.2 (ELECTRONICS --

Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD &

BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 31, Vol. 04, No. 152, Pq. 139,

October 24, 1980 (19801024)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To prevent the increase in dark current, to remove the inuniformity of the dark current due to crystal and to increase the yield rate, by providing the memory circuit and photo electric conversion section on chip.

CONSTITUTION: The photo sensitive section 11 is shielded and the information at that time is stored in the memory circuit 15. When the shield of the photo sensitive section 11 is removed at the next period, the charge corresponding to the incident pattern is stored in the photo sensitive section 11 and it is transferred to the output section 14 via the transfer sections 12, 13. When difference is taken in the differential amplifier 16 for the information transferred and the memory information in the circuit 15, the signal component only is outputted and picked up. That is, the information stored in the first circuit 15 is the dark current produced in the photo sensitive section 11 and the transfer sections 12, 13, and the next information is the sum of this dark current and the signal, allowing to obtain the signal through the difference. Further, even if the noise charge having the position information due to crystal fault is present, it can be removed since the correspondence is taken for the element in the photo sensitive section 11.

## 19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭57—140073

⑤ Int. Cl.³H 04 N 5/30H 01 L 31/10

識別記号

庁内整理番号 6940-5C 7021-5F ❸公開 昭和57年(1982)8月30日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

### **匈固体撮像装置**

@特

顧 昭56-24449

②出 願 昭56(1981)2月20日

仰発 明 者 中村正昭

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 入 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 井桁貞一

明相

1. 発明の名称

固体機像装置

2. 特許請求の範囲

8. 発明の詳細な説明

本発明は暗電流の影響を軽減するようにしたっ

インセンサナなわち微像装置に関するものである。

ファクシミリや文字認識装置 (0 C R) の機像 部には、小型化。高信頼性の面から、ライン状に配設された複数の國家配列を有しかつ各國繁を、該画繁配列の両側に設けた2系列のシフトレジスタの各段に交互に接続した形の固体ラインセンサがよく用いられる。 この固体ラインセンサを常温付近で使用するために上記暗電流が問題となることはない。

しかしラインセンサが接着される装置によつて は周閉温度が60℃~70℃あるいはそれ以上に 低まる場合もあり、この場合には暗電流は温度に 対して指数関数的に急増するために暗電流に対す る何らかの補正手段が必要となる。その一つの方 法としてラインセンサを冷却する方法もあるが、 装置が大型化するために実施は困難である。

また温度がそう高くない境境のもとでも、比較 的暗い 所においては、ラインセンサに入射する 光景が少ないので必然的に露出時間に相当する書 横時間を長くとる必要が生じて来るためにやはり 陪電流は増加するのであるが、とのような場合に もフィンセンサを冷却するにとは困難である。

とのような問題を解決するために、ラインセン サの国業列中の最も端に位置する1 調業のみを 洗して暗電流発生用ダミー顕業となし、信号成分 と暗電流成分との合計を出力する他の創業からの 信号電荷から、このダミー顕素が生じる暗電流を 差し引くという方式のラインセンサも考集されて

しかるに一般に半導体製品というものは、一定の簡所におけるたとえば不純物濃度は、その簡所から離れた部分における不純物濃度と一般に具なる。そのために上記着想のごとき構造のフィンセンサでは、ダミー画業が発生する時電流の値と、列をなして配列されている他の囲業が生じる暗電液の値とは等しくないことが多く、強いてこのような着想による時電流補正を行わんとすればかなり流い補正しかできないととになる。

本発明はとうした欠点に鑑みてなされたもので、

ト TG1, TG2, TG2 がそれぞれ設けられてあり、センサ部は電荷堰CSによつて長手方向に並ぶ小区簡に区切られていると同時に、上記移送ゲートTG1で長手方向と適角方向(図では横方向)にも区切られている。ここで01, 02, 08, 04, 05, 06…… と配したものは信号検出セルであり、01, 02, 08, 04, 05, 06として記したものは暗電流検出セルである。

との 01、02、08、04、06、06…… える暗電 流検出せいは繊光されていることを示すために斜線が入れられているが適光されているのは実はこの暗電流検出せいだけではなく、第 2 図四に示すように C C D 1 および C C D 2 の上部や各移送ゲート TG1、TG8 の上部も避光膜でಹわれており、実際に適光されていないのは 01、02、08、04、05、06…… として示した信号検出せい上面のみである。なかとうした方法で図示した理由は第 1 図の複雑さを避けるためである。

次に動作の概要について述べてかく。 僧号検出 な ル 0 1, 0 2, 0 8, 0 4, 0 5, 0 6 … … 内で生じた

第1図は本発明に係る固体機像装置の要部上面 図であつて、センサ部の両側には移送ゲートTG8, TG8を介して第1かよび第2のCCD1かよびC CD2が配設されている。センサ部の中央ならび にCCD1, CCD2の中央にはやはり移送ゲー

配荷は矢印イで示したように、CCD1, CCD
2のそれぞれ外側のセル0日中に移され、暗電流 検出セル01,02,08,04,05,06…… 内で生 じた電荷は矢印ロで示したように、CCD1, C CD2のそれぞれ内側のセル0A中に移される。 そして上記信号検出セル中で生じた電荷は、CC D1, CCD2中を矢印ハ方向に、また上記暗電 液検出セル中で生じた電荷はCCD1,CCD2 中を矢印ニ方向に、それぞれ転送される。

このようにしてCCD1中を分離して転送される上記の位号校出セル中で生じた電荷と暗電流検出セル中で生じた電荷と合電流検出せん中で生じた電荷の各々は検出増幅器 8 かよび7 でそれぞれ増幅され、出力端子 OBかよび OBd に出力される一方、CCD2 中を分離して転送された上記の信号検出セル中で生じた電荷と暗電流検出セル中で生じた電荷は検出増幅器 5 かよび 7 でそれぞれ 幅され、出力端子 Ob かよび Obd に出力される。

以上では信号検出セルと時間流検出セルのそれ ぞれの中で生じた各電荷の流れについて述べたが、 以下では上紀した各電荷の分離転送の原理について述べる。第2回回は新1回中のX~X前面を示したものであるが、第1回のY~Y前面は第2回回の左右を入れかえただけで一適は全く同じである。したがつて以下ではX~X前面を示した第2回回と上記第1回を用い、便宜上半導体基板をP型として説明するが、原理的には該基板が1型であつても同じである。

まず第2図向において、半導体基板1に配設されたたとをはポリシリコンからなる透光性のホトケートPG はその中央部で改ホトケートPG と絶機された第1の移送ゲートTG1 ki よつて2つの部分 PGa と PGD とに分けられているが PGa 直下のごはたとえば、10<sup>15</sup>/al の桁の不純物ドープが行われている。そしてCCD1の転送電腦 Go に と絶機された第2の移送ゲートTG2によつて2つの部分 GCa と GCb とに分けられているが、 GCa 直下の二点ハッチングで示した基板表面 8 もまた同じ不純物ドー

アがなされてかり、とれはCCD2についても同様である。

上記ホトゲートPGには端子88を介してたとGC をは10Vの直流電圧が、また上記転送電医母のには端子21を介してたとえば12Vの直流電圧が、それぞれ印加されている。このためにPGa、GCa直下に生じる電位の井戸(以下単に井戸と称する)41かよび48は、PGb、GCa直下に生じる井戸よりもそれぞれ後く形成される。それに加えて前配のようにホトゲートPGに印加される電圧は転送電額GCに印加される電圧よりも低いために、PGa、PGb、GCa、GCb それぞれの直下に生じる井戸は第2図(D)に示したように同図の右に行くほど深くなる。ただし42、44はPGb、GCb 直下の井戸である。

一方とれらホトゲートと転送電極の上部は避光 終8で優われているが PGb直下部だけは前述した ように透光窓 W が設けられていて、光はことから 入射し、井戸42中に光電変換による電荷 QL を 生じる。しかしこの井戸42は井戸41と隣り合

つており、両井戸共化館電流となる電荷 Qd を有 しているから井戸4 1中の電荷は Qd だけである のに対して井戸4 2中の合計電荷は Qd + QIとな る。

TUBは上記ホトゲートPGと転送電極GCとの間に配設された棒送ゲートであるが、この参送ゲートTUBには棒送ゲートTG1,TG2と同様にパルス性の電圧が印加される。第2図(D)はこのパルス性の電圧が写なる場合を示しており、そのために、TU1,TG2 およびTUBの各棒送ゲート直下の電位面 5 1,58.62は上昇した状態にある。そして電位面 5 1,68.62は上昇した状態にある。そして電位面 5 1,07年のために井戸4 1 中の暗電流を生じる電荷 Qd と井戸4 2 中の暗電流および信号電流の調査を生じる電荷 Qd+Q1とが促ざり合うことはない。

ところで今、移送ゲート TG1の印加電圧を写に しておいたままで TG2 かよび TG8 の各移送ゲート に購子 8 4 および端子 8 1 を介してそれぞれたと えば 1 1.5 V および 1 0.5 V の電圧を印加すれば、 上記各移送ゲート直下の電位面 5 8 および 5 2 柱 第2図(c)において矢印へおよびトで示したように 低下する。とのため、井戸42中に書えられてい た電荷 QC+QZは電位の障壁がなくなるととによ り、矢印チで示したように流れてCCD1の転送 電板GCにおけるGCO庫下の井戸44中に流入す る。

これに続いて上記第8の移送ゲート TG8 に印加された電圧をそのまま維持しておく一方移送ゲート TG2 に印加されていた電圧を零にする。かくすれば数移送ゲート TG2 直下の電位面 5 8 は第2 図 (4)に示したように再び高まるので、ここで移送ゲート TG1 に 端子82を介してたとえば9.5 Vの電圧を印加すれば、数移送ゲート TG1 直下の電位面 5 1 は矢印リで示しただけ低下する。このため井戸41 中におえられていた電荷 Qd は電位の障壁がなくなるため、矢印ヌで示したように流れて CCD1の転送電価 GCにおける GCa 直下の井戸48 中に流入するが、この場合的記移送ゲート TG2 直下の電位面が高まつたことにより電位の障壁ができてしまつているために、上記の井戸48 中に流

入した暗電統を生じる電荷 Qd は、先に井戸44 中に流入していた暗電流と似号電流とを生じる電 何 Qd + Q型と促ざり合うととはない。

このあと前記の移送ゲートTG1に端子82を介して印加していた電圧を零にもどせば、該移送ゲートTG1直下の電位面51は再び第2図(6)に示したように高まり、井戸42が形成されるので該井戸42中では第2図(4)中に示した透光家Wを通して入射する光に起因して新たに光電変換が行われ、信号電流かよび暗電流に基づく電荷Qa+Qlが、また、井戸41中では新たに暗電流に基づく電荷Qaが、それぞれ第2図(4)のように再び署積されはじめる。

そして第2図回のようにCCD1の転送電板GCの右半分かよび左半分、すなわち第2図回にかけるGCDとGCaの各直下の各井戸44と48とにそれぞれ移された電荷Qd+QRかよびQdは、CCD1の転送効果によつて第1図中の矢印ハかよび二の方向に転送され、前記したように、検出増幅器8かよび7で増幅されて出力端子Oaかよび

Oadに電圧の形で現れる。

第2図山の断適図は左右を逆にしただけでそのまま第1図のY~Y断面となるから、第2図山中のCCD1にかける転送電価GCのうちのGCa値下の基板表面8かよびセンサ部のホトゲートPGのうちのPGa値下の基板表面2になされた不純物ドープは、第1図中のCCD2にかける転置競技である。のからが、、の6、、、部分の値下ならびに各階電社なのといる。このため上配説明は第1図中のセンサいいる。このため上配説明は第1図中のセンサいいて、など分の部分かよびCCD2を含む左側について、も同様にあてはまるものである。なか第1図中のようの部分かよびCCD2を含む左側について、も同様にあてはまるものである。なか第1図中のよりの部分かよびCCD2を含む左側について、などの部分がよびCCD1、CCD2の各転送に依任に送置圧が1、が2、が8を印加するための端子である。

したがつて第1図に示したCCD2の伝送電価 GCの左半分かよび右半分の各値下にもそれぞれ 第2図(D)に示した各井戸44,48と同様の井戸 が生じ、これら各井戸の中にはそれぞれ前記のQd +Q2 ならびにQd が移されるわけであるが、こ

れら各電荷 Q.d. + Q.1 かよび Q.d. の両者は C.C. D.2 の転送効果によつて、第1図の矢印ハかよび = の方向に転送され、前記したように、検出増優別 5 かよび 6 で増幅されて出力端子 O.D ならびにO.bd. に電圧の形で現れる。

とのようにすれば、上紀の各端子 0ad、0bd には遮光された暗電航検出セル0 i, 0 2, 0 8, 0 4, 0 5, 0 6 …… からの混荷 Qd による電圧が生じ、また各端子 0a, 0 bには遮光されていない信号検出セル01, 0 2, 0 8, 0 4, 0 5, 0 6 …… からの追荷 Qd + Q1による電圧が生じる。

このため、上記の各塊子 Oa, Oad, Ob, Obdを第8図に示した回路の各入力端子 Oa, Oad, Ob, Obdのそれぞれに接続しておけば、まず差動増組器 DA1によつて、第1図のCCD1中を分離して転送されて来た各電何 Qd+Qxによる電圧からQdによる電圧がさし引かれ、その結果は光電変換によつて生じた電荷 Qx のみによる電圧 V11が第8図の点15に現れる。そしてまた差動増組器 DA2によつて、第1図のCCD2中を分離して転送さ

れて来た各電荷 Qd + Q1による電圧から Qd による電圧がさし引かれ、その結果はやはり光電変換によつて生じた電荷 Q1 のみによる電圧 V12 が第8 図の点 1 6 に現れる。

との点 1 5 および 1 6 にそれぞれ現れた電圧V11 および V12 は増幅器 A によつて合成され、その結 果が出力端子 1 7 に現れ、ことに暗電流成分のな い信号成分のみによる電圧が得られることになる。

以上に述べた本発明に保る固体操像装置によれば、信号検出セルと暗転流検出セルが隣接しているので、信号検出セル中で生じる暗電流電荷の大きさは、暗電流検出セル中で生じた暗電流電荷の大きさに極めて近く、このために精度のよい暗電流電でである。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に保る個体機像装置の要部上面 図、第2回は第1回におけるX~X断面を示す図、 第8回は上記関体機像装置に接続されるべき回路 を示す図である。 1: 半導体基板、2,8: 不純物ドープが施された半導体基板1の設面、5~8: 検出増幅器、17: 出力端子、21,22,28: CCD1かよびCCD2の転送電圧印加用の端子、81,82,88,34: 移送ゲートTG2,TG2,TG1 かよびホトゲートPGへの電圧印加端子、41,42,48,44: 電位の井戸、51,52,58: 移送ゲートTG1,TG3,TG2直下の電位面。

代理人 并理士 井 桁 貞 一 公司





